

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 62124622 A

(43) Date of publication of application: 05 . 06 . 87

(51) Int. CI

G11B 5/62 C03C 15/00 G11B 5/704 G11B 5/706

(21) Application number: 60262681

(22) Date of filing: 25 . 11 . 85

(71) Applicant:

TOSHIBA GLASS CO LTD

(72) Inventor:

KAMIYA MAKIO

(54) VERTICALLY MAGNETIZED FILM FOR GLASS PLATE

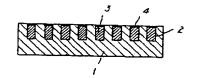
(57) Abstract:

PURPOSE: To make magnetic output and coercive force freely controllable and to improve operability by forming regularly arranged microholes on the surface of a photosensitive crystallized glass plate and packing magnetic powder into the microholes.

CONSTITUTION: The photosensitive crystallized glass plate 1 is used as a carrier and the microholes 2 are regularly arranged and are bored to the surface thereof. The barium ferrite magnetic powder 3 of hexagonal plate shape is packed into the microholes 2. The microholes 2 are formed by imposing a mask having a pattern for the many regularly arranged holes with $0.1 W 0.2 \mu m$ diameter and $0.2 W 0.3 \mu m$ spacing between hole centers on the glass plate and executing transfer and heat treatment by a photographic method. This vertically magnetized film is formed by packing the magnetic powder 3 into such microholes and providing a protective layer to the upper part thereof. The disposition of the recording element is made free and the recording at a high density is made possible by the vertically magnetized film. The coercive force is freely

selectable to 400W1,500Oe according to applications.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO& Japio



卵 日 本 国 特 許 庁 (J P)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-124622

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和62年(198	87)6月5日
G 11 B 5/62 C 03 C 15/00 G 11 B 5/704 5/706		7350-5D 8017-4G 7350-5D 7350-5D	審査請求	未請求	発明の数 1	(全3頁)

49発明の名称 ガラス板垂直磁化膜

> 到特 類 昭60-262681

223出 願 昭60(1985)11月25日

母発 奶 静岡県篠原郡吉田町川尻3563番地の5 東芝硝子株式会社

の出 頭 人 東芝硝子株式会社 静岡県榛原郡吉田町川尻3583番地の5

100代 理 人 弁理士 井上 一男

1. 発明の名称

ガラス板重直磁化膜

特許請求の範囲

(1) 感光性結晶化ガラス板の表面に写真法によ る転写。熱処理および酸処理を施こして規則的に 配列した微小孔を穿設するとともに、この微小孔 にパリウムフエライト磁性粉を充てんしてなるこ とを特徴とするガラス板垂直磁化膜。

② 微小孔は直径0.1ないし0.2点。 禄さ0.1な いし0.3㎞に形成され、かつ中心間隔0.2㎜以下に 配列され、これら鞍小孔に充てんされるバリウム フエライト磁性粉は直径0.08ないし0.01200六角。 板状に形成されていることを特徴とする特許値求 の範囲第一項記載のガラス板垂直磁化膜。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

磁気記録媒体において、ガラス基板中に微縮孔 を規則的に配列し、この物相孔に磁性粉を充てん するようにして重直方向に磁極を生じさせるガラ

ス板垂直磁化膜に関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

一般に磁気記録媒体を構成する磁性層の形成に 翳しては、微粒子磁性体を担体に塗布する塗布形 と、担体となる基板上に酸化膜系薄膜をスパッタ リングにより被者させる連続薄膜形とが知られて いる。しかしながら前者にあっては微粒子磁性体 にパインダを混合するため磁束密度の低下を招く 欠点があり、また後者にあっては大形のスパッタ リング装置を必要とするとともに磁性膜の付着強 度が劣る欠点を有している。また、近年前記憶布 形をさらに高密度化するため重直記録方式が考え られている。すなわち、テープ上または基板上に スパッタリングによって垂直方向に磁揺を並べて 作るか、あるいは六角板状パリウムフエライト数 性靭を塗布するとともにこれに磁場をかけて粒子 を記録時の磁化方向に配向させて磁振を重直方向 としている。従来、この配向において、垂直方向 への配列が100%達成されず、 50ないし80%器度 であった。

- 2 -

また、スパッタリング方式の外にアルミニウム 基板上に陽極電解処理を行なって酸化被膜を作る と、この被膜中で微小孔が形成され、交流電解法 により金属や合金を析出させて磁性膜を得ること ができるが、孔径が小さく十分な磁力が得られな い欠点を有している。

(発明の目的)

本発明は上記欠点を除去するためなされたもので、感光性結晶化ガラス板の表面に規則的に配列した微小孔を形成し、この微小孔に微性粉を充てんすることにより磁気出力ならびに保磁力の制御が自在となり操作性の向上が得られるガラス被郵度磁化膜を提供することを目的とする。

(発明の概要)

磁気記録媒体において、祖体として感光性結晶 化ガラス板を使用し、その表面に微小孔を規則的 に配列して穿散するとともに、この微小孔にパリ ウムフエライト磁性粉を充てんして保磁力を自在 に制御できるようにしたことにある。

(発明の実施例)

- 3 -

とができる。これによりガラス板(1)上には直径0.1ないし0.2 mm、 課さ0.1ないし0.3 mmの 微小孔(2)が 形成される。また、この孔(2)の課さはフッ酸溶液による作用時間の長短により、あるいは途中で中止も可能であることから自由に制御することができる。

次にこの微小孔切に結晶化法によって作られた 直径0.05mないし0.08m、厚み0.01ないし0.02mの超微粒子六角板状パリウムフェライト磁性粉悶を強り込むことにより對入する。そして孔切の表面をたとえば塩化ビニルまたはけい酸アルコキシドの液を強布して磁性粉悶を破うとともにその表面を平坦とする。また磁性粉悶は磁気特性保磁力400°ないし1,500°の範囲内のものを任意に選択し使用すればよい。

次に作用について述べる。微小孔図に充てんされた六角板状フェライトは機械的に押し込まれる際に板が積み重なった方向に並ぶ特性があり、この重直方向にN、S極ができ重直磁化額を構成する。このガラス板を円板状にすればフロッピーデ

以下、本発明の詳細を実施例について図面を参 思して説明する。(1)は感光性結晶化ガラス、(2)は 微小孔、(3)はこの微小孔(2)に充てんされた六角板 状パリウムフエライトで、(4)はその上面に被着さ れた患而對止脳である。

次に微小孔の形成方法について述べる。まず、 膨光性結晶化ガラス(1)としては、たとえば週ドイ ツショット社製フォトラン(商品名)、または米 国コーニング社製フォトフォーム(商品名)を使 用する。

- 4 -

ィスク, ビデオディスクとして使用できる。すかち、ガラスをしてもりずら、ガラスをしてあることによりずらいいまた。 かったものである。また他のであるのでその配列、なら可能であるのでもの配列。 ないであるのでは、他のであるのでは、他のであるのでは、他のである。 また 紙板 ガラス ができる。 また 紙板 ガラス ができる。 また 紙板 ガラス ができる。 また 紙板 ガラス ができる。 また 紙板 ガラス が 観 性 で なり、 その上下 から主 磁極, 補助 磁値で 持した場合でも 厚みが 果)

本発明は以上静述したように、 垂直磁化膜の構成にあたり担体として感光性結晶化ガラス板を採用し、写真法によりその表面に微小孔を転写し熱処理により感光部分にリチウムダインリケートの結晶を作り、フッ酸精被により落解度の差により結晶化部分を除去して微小孔を形成するとともに、この微小孔に六角板状パリウムフェライト磁性を充てんし上部に保護層を設けてなるものであるから、次の利点を有している。

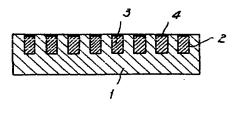
- 1. 記録業子の配置を自在にできる。
- 2. 垂直磁化膜により高密度の記録が可能となる。
- 3. 保持力は用途により400ないし1,500⁰⁶迄自在 に選択できる。
- 4. ガラス基板なるため、表面精度を高くとれる。
- 5. 基板がガラスであるため、摩擦による温度上 昇があっても有利である。
- 4. 図面の簡単な説明

関面は本発明の一実施例を示す断面図である。

- ① …線光性結晶化ガラス、 ② …微小孔
- Q3…パリウムフエライト磁性粉。

代理人 弁理士 井 上 一 男

- 7 -



园 面